# RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台

唐化江<sup>1,2</sup>,郑义军<sup>1\*</sup>,谭荣清<sup>1</sup>,黄文武<sup>1</sup>,刘峻曦<sup>1</sup>,李辉<sup>1</sup>,宁方晋<sup>1</sup>,卢越<sup>1,2</sup>,朱子任<sup>1,2</sup>

(1. 中国科学院空天信息创新研究院,北京100094;

2. 中国科学院大学 电子电气与通信工程学院, 北京 100049)

摘 要:射频电源是 RF-CO<sub>2</sub>激光器中的一个重要部件。在开发一个新的 RF-CO<sub>2</sub>激光器时,由于激 光器负载和射频电源匹配失调,在调试过程中容易造成射频功放功率管击穿、烧损。为解决这一问题, 设计了一套集数据采集、自动保护控制和可视化技术为一体的 RF-CO<sub>2</sub>激光器射频电源监控平台。平 台采用软件和硬件相结合的方式,在射频电源中嵌入控制模块,搭建数据采集系统和自动保护系统,并 结合电路设计软件平台完成对射频电源的数据信息采集和保护控制。经过实验测试,平台可以有效避 免射频电源功率管的损坏,实现射频电源的自动保护,并完成射频电源系统的数据采集和远程保护控 制,缩短了 RF-CO<sub>2</sub>激光器的调试周期,提高了整机的开发效率。

关键词: RF-CO<sub>2</sub> 激光器; 射频电源; 电源监控; 自动保护 中图分类号: TN248.2 文献标志码: A **DOI**: 10.3788/IRLA20210035

# **RF-CO<sub>2</sub>** laser **RF** power supply monitoring platform

Tang Huajiang<sup>1,2</sup>, Zheng Yijun<sup>1\*</sup>, Tan Rongqing<sup>1</sup>, Huang Wenwu<sup>1</sup>, Liu Junxi<sup>1</sup>, Li Hui<sup>1</sup>, Ning Fangjin<sup>1</sup>, Lu Yue<sup>1,2</sup>, Zhu Ziren<sup>1,2</sup>

(1. Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100094, China;

2. School of Electronic, Electrical and Communication Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

**Abstract:** RF power supply is an important component in RF-CO<sub>2</sub> laser. During the development of a new RF-CO<sub>2</sub> laser, due to the mismatch between the laser load and the RF power supply, the power tube of the RF power amplifier is easy to break down and burn out in the debugging process. In order to solve this problem, a RF power supply monitoring platform for RF-CO<sub>2</sub> laser, which integrated data acquisition, automatic protection control and visualization technology, was designed. The platform adopted a combination of software and hardware, a control module was embedded in the RF power supply, a data acquisition system and automatic protection system were set up, and combined with the circuit design software platform, the RF power supply data acquisition and protection control was completed. The experimental test shows that the platform can effectively avoid the damage of the power tube of the RF power supply, realize the automatic protection of the RF power supply, complete the data acquisition and remote protection control of the RF power supply system, shorten the debugging period of the RF-CO<sub>2</sub> laser, and improve the development efficiency of the whole machine.

Key words: RF-CO<sub>2</sub> laser; RF power supply; power monitoring; automatic protection

收稿日期:2021-01-19; 修订日期:2021-03-30

基金项目:粒子输运与富集技术国防科技重点实验室基金 (2019KJC-Y-0001)

作者简介:唐化江,男,硕士生,主要从事 RF-CO2 射频电源监控平台开发方面的研究工作。

通讯作者:郑义军,男,研究员,主要从事气体激光技术及应用方面的研究。

### 0 引 言

射频激励二氧化碳激光器<sup>[1]</sup>(RF-CO<sub>2</sub>激光器)以 其高电光转换效率、连续输出、输出波段为大气窗口 等优点而被应用于国防、通信、制造、医疗等领域。 随着人工智能和大数据领域的快速兴起, RF-CO<sub>2</sub>激 光器向智能化、集成化和数据可视化方向发展。

1979年, Laakmann 等人首次描述了一种射频激 励的封离型波导二氧化碳激光器<sup>[2]</sup>。1996年,日本东 芝公司将电源和激光头融为一体[3],使得射频激励扩 散冷却型板条二氧化碳激光器的功率突破1kW。 2009年,华中科技大学在大功率射频二氧化碳激光器 的激励特性等方面做了深入研究,获得功率为 30 kW、频率为 83 MHz 射频功率输出<sup>[4]</sup>。RF-CO2 激 光器是目前使用最频繁、技术最全面的板条激光器, 国外 Synrad 公司和 Coherent 公司在技术领域占有绝 对的领先地位<sup>[5]</sup>。国内 RF-CO2 激光器起步晚, 与国 外差距很大,其中华中科技大学、哈尔滨工业大学、 北京理工大学和中国科学院取得了一定的成绩,主要 研究领域有射频电源、阻抗匹配和功率控制等。与国 外相比,国内的射频电源性能较差,匹配一般采用手 动匹配,匹配精度和速度相对较慢。因此,目前国内 的 RF-CO, 激光器主要依赖于进口, 在关键技术和核 心器件上仍然受制于国外厂商。

在 RF-CO<sub>2</sub> 激光器的开发过程中,负载复杂、与 之匹配的射频电源一直是一个技术难点<sup>[6]</sup>。根据设计 需求,射频电源通过匹配电路将功率持续稳定馈入激 光器负载,然而由于匹配过程中动态阻抗参数不 定<sup>[7]</sup>,多是根据技术人员的经验手动调节,而且射频电 源的数据采集和控制都是独立工作,不便实时监测和 控制<sup>[8]</sup>,因此总会有一定的射频功率反射回到功率管 功放电路,产生自激振荡,导致功率管芯片烧损,甚至 损坏激光器。虽然有研究者提出利用 PID 闭环控 制<sup>[9]</sup>和 BP 神经网络<sup>[10]</sup>的方法来提高阻抗匹配精度 和速度,但是依然无法避免射频反射导致功率管烧毁 的问题。

为解决 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源和激光器负载匹 配失调致使功率管烧毁的难题,文中从射频电源的监 控和保护出发,设计了一套数据采集、自动保护的可 视化 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台。经实验测 试,该平台能够实现射频电源系统过压、过流、过热 时的自动保护和故障报警<sup>[11-12]</sup>,系统响应时间可缩短 至微秒量级,远高于人工响应时间,能够有效避免功 率管的烧损。通过系统的数据采集和分析功能可以 有效监测记录射频电源工作状况,提高 RF-CO<sub>2</sub> 激光 器开发效率。此外,系统预留了多个接口,具有并行 开发多台 RF-CO<sub>2</sub> 激光器的潜力。

### 1 设计原理

#### 1.1 射频电源特性分析

RF-CO2 激光器正常工作时,由射频电源对输入 信号进行功率放大,经过对应的匹配输出给激光器负 载,如图1所示。

但射频电源系统不是绝对稳定的,由于射频能量 的影响,传输线将不再遵循基尔霍夫理论。如图 2 所 示,平行导线或电缆 (图 2(a))在这种情况下会等效成 电容和电感 (图 2(b)),射频能量以电磁场的方式 传输。

由于传输线的长度不同,转换成的阻抗大小也不 尽相同,阻抗匹配网络也并非处于最佳匹配状态。于



图 1 RF-CO<sub>2</sub> 激光器结构示意图

Fig.1 Structure diagram of RF-CO2 laser





Fig.2 RF transmission line equivalent circuit

是,实际的 RF-CO<sub>2</sub> 激光器结构示意图可以等效成图 3,整个 RF-CO<sub>2</sub> 激光器系统处于非稳定状态。

如图 3 所示,输入匹配与功率管功放以及输出匹 配与功率管功放之间存在耦合关系,表现为 RF 信号 源反射系数 (Γ<sub>s</sub>)、输入反射系数 (Γ<sub>in</sub>)、输出反射系数 (Γ<sub>out</sub>)、负载反射系数 (Γ<sub>i</sub>)。

图 3 中, Γ<sub>in</sub>和Γ<sub>out</sub>分别反映输入匹配和输出匹配 对功率管功放的反射功率大小。由于功率管功放本 质上是一个工作在饱和状态的场效应管元件,其漏极 电流和栅源电压间关系如图 4 所示。



图 3 RF-CO<sub>2</sub> 激光器等效结构示意图

Fig.3 Schematic diagram of equivalent structure of RF-CO<sub>2</sub> laser

0

 $V_{GS}$ 

图 4 饱和区功率管的漏极电流与栅源电压关系

 $V_{\rm GS off}$ 



当反射功率过大时,功率管放大后的输出功率与 反射功率相互作用形成自激振荡,产生一个较高的峰 值电压,由于瞬间的峰值电压远大于功率管正常工作 时的电压V<sub>GS</sub>,漏极电流*i*<sub>DS</sub>激增,功率管就会被烧损。

为保证射频电源正常运行,功率管不被烧毁,功 率管需满足稳态放大要求<sup>[13]</sup>:

$$|\Gamma_{\rm in}| < 1 \tag{1}$$

$$|\Gamma_{\rm out}| < 1 \tag{2}$$

$$\Gamma = V_{\rm r}/V_{\rm in} < 1 \tag{3}$$

# 1.2 监测点的选取

根据射频电源系统原理和功率管的特性,选择以 参量作为监控对象。

1.2.1 入射电压、反射电压与反射系数

如图 4 所示,要保证功率管不被击穿,需要控制 功放电路在稳定条件下工作,即Γ<1,根据

$$\Gamma = V_{\rm r}/V_{\rm in} \tag{4}$$

式中: **Γ**为反射系数; **V**<sub>r</sub>为反射电压; **V**<sub>in</sub>为入射电压。 要使得**Γ** < 1, 即要求反射电压小于入射电压, 且反射 系数越小, 匹配效果越好, 射频电源也越稳定。

反之, 当*Γ*>1, 即*V*<sub>r</sub>>*V*<sub>in</sub>时, 射频电源系统处于 不稳定状态, 此时极易产生自激振荡致使功率管被反 向击穿。因此, 入射电压、反射电压与反射系数作为 重点监测对象。

1.2.2 功率管漏极电流和温度

反射信号过大时会与功率管的输出信号不断叠 加,产生自激振荡现象,如图 5 所示。

自激振荡期间,功率管的漏极电流和温度激增,





Fig.5 Schematic diagram of self-excited oscillation formation

致使功率管熔断。而自激振荡产生到功率管熔断会 经过一段时间Δt,这段时间内功率管漏极电流和温度 会有明显变化,因此,功率管的漏极电流和温度作为 第二个监测对象。

# 2 监测平台结构设计

根据设计原理和监测点的选取,将数据采集、自动保护和可视化技术与射频电源进行有效融合,建立 RF-CO,激光器射频电源监控平台模型,如图6所示。

整个平台系统分为三个层次:(a)应用层、(b)传输层和(c)设备层。

应用层是 RF-CO2 激光器射频电源监控平台软

件:一方面实时监测 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源工作状态,存储数据信息,并以折线图直观地将数据变化趋势进行显示;另一方面,当参数异常时,下发保护指令到控制中心,关断射频电源。考虑到软件设计的可用性、可迁移性及可拓展性,应用层采用 C#中的.NET Framework 技术。相比传统的 VB 和 VC++开发技术, C#.NET 具有跨平台、快响应和动态美的优点,开发的 软件适用于各种 windows 系统。

传输层是由通信接口和控制中心组成的双向通 信模块,主要用于实现应用层和设备层的数据传递和 指令传输。为了避免射频的影响,保证数据可靠传 输,传输层采用 RSR232 收发器搭建有线通信。为提



图 6 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台

Fig.6 RF-CO<sub>2</sub> laser RF power monitoring platform

高传出速率,减少 CPU 的功耗,采用 DMA 技术同时 接收和发送,数据传输速度可高达 11.5 Mbps,电流低 至 10 nA。

设备层是 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台的底 层构架。该层以响应速度更快、处理能力更强的 FLASH零等待状态和加密/HASH处理器 STM32F 407IGT 单片机控制系统作为控制核心,一方面通过 高速多通道 A/D 转换器与电压电流采样电路、温度 传感器和功率采集模块进行连接,完成数据采集监 测;另一方面控制保护电路和警报系统,实现及时 响应<sup>[14]</sup>。

## 3 实验结果与分析

结合设计原理和平台设计结构,完成应用层、传输层和设备层的软件设计和电路搭建,其实物图如图7所示。



图 7 监控平台实物图 Fig.7 Physical picture of monitoring platform

平台采用型号为 MRFE6VP61K25H 系列的功率 管作为主放大芯片设计射频电源,工作频率为 81.36 MHz,其特性参数如表1所示。

从表1中可知,功率管的反向击穿电压为 10 V,漏极电流极限为30 A,正常工作温度范围为 -60~150 ℃。为保证射频电源功率管处于正常工作范 围,根据功率管的特征参数和稳定条件,将系统参数 配置和阈值设定如表2所示。

其中反射系数Γ为1,反射电压阈值V<sub>rth</sub>为5V,功

表1 功率管特性参数

Tab.1 Power tube characteristic parameters

Characteristic	Value
$V_{\rm GS}/{ m V}$	10
$I_{ m DS}/ m A$	30
$P_{\text{out}}$ /W	1 2 5 0
$\eta_D$	74%
$G_{ m PS}/ m dB$	27
Frequency/MHz	81.36
Temperature/°C	-60-150

#### 表 2 系统配置参数

#### Tab.2 System configuration parameters

• •	-	
Parameter	Value	
Baud rate/bit	115200	
Serial port	COM5	
Traffic rate/µs	0.5	
Current threshold/A	13	
Temperature threshold/°C	100	
Reflected voltage/V	5	
Incident voltage/V	5	
Reflection coefficient	1	

率管漏极电流阈值*I<sub>Dth</sub>*为13A,温度*T<sub>th</sub>*为100℃。启动 RF-CO<sub>2</sub>激光器射频电源监控平台,监控平台软件界面显示如图8所示。



图 8 数据正常时监测结果 Fig.8 Monitoring results when data is normal

可以看到, 左侧监测点数据显示区不断更新, 图 形区实时绘制当前反射电压、入射电压、漏极电流和 功率管温度的变化曲线。此时采集到的入射电压为 2.489 V, 反射电压为 2.216 V, 漏极电流为 8.997 A, 芯 片温度为 19.343 ℃, 输出功率为 773.16 W。将测试数 据与设定阈值参数进行比较得:

$$\Gamma_{\mathbb{W}} = \frac{V_r}{V_{in}} = \frac{V_{\overline{\mathbb{Q}}\mathbb{W}}}{V_{\lambda\mathbb{W}}} = \frac{2.216 \text{ V}}{2.489 \text{ V}} = 0.89 < 1$$
(5)

$$V_{r,W} = 2.216 \text{ V} < 5 \text{ V}$$
 (6)

$$I_{d,ij} = 8.997 \text{ A} < 13 \text{ A}$$
 (7)

 $T_{\parallel} = 19.343 \ ^{\circ}\text{C} < 100 \ ^{\circ}\text{C}$  (8)

所监测的数据均在正常范围,此时,射频电源处 于正常状态, RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台的射 频电源状态区绿灯亮起。

不断调节阻抗,测得警报触发、保护电路自动响 应时的监控平台数据如图9所示。



图 9 数据异常时监测结果

Fig.9 Monitoring results when data is abnormal

此时,图形区的反射电压曲线超过了入射电压曲线,漏极电流曲线超过了设定的阈值界线,通过监测 点数据区可以读出,此时漏极电流为13.94 A,反射电 压为3.803 V,入射电压为3.690 V。可以看出,此时:

$$\Gamma_{\mathfrak{M}} = \frac{V_r}{V_{in}} = \frac{V_{\bar{\kappa}\mathfrak{M}}}{V_{\lambda\mathfrak{M}}} = \frac{3.803 \text{ V}}{3.690 \text{ V}} = 1.031 > 1$$
(9)

反射系数 $\Gamma_{m}$ >1,漏极电流 $I_{dm}$ =13.94A>13A, 超过了设定的阈值界线,达到了射频电源不稳定的条件,监控平台自动响应保护电路,关断射频电源,其关 断响应时间如图 10所示。

从图 10 中可以看出,平台系统关断响应时间为 0.96 μs,远高于人为反应的时间。检查射频电源功率 管器件及相关电路器件,未出现烧毁情况。

最后,利用该平台进行 RF-CO<sub>2</sub> 激光器开发调试, 该平台能够自动处理数据,大幅提高 RF-CO<sub>2</sub> 激光器 的开发效率。



图 10 关断响应时间 Fig.10 Time to turn off the response

## 4 结 论

文中基于 RF-CO<sub>2</sub> 激光器的开发调试过程, 根据 理论分析和计算, 明确了需要采集的监测对象, 设计 了一套 RF-CO<sub>2</sub> 激光器射频电源监控平台。该平台 以 STM32 开发板为控制核心, 将射频电源的数据采 集、控制模块与保护系统有效融合。经过分析和实验 得出以下结论:

(1)该平台能够在 RF-CO<sub>2</sub>激光器正常工作时,完 成特定监测点的数据采集和实时的可视化动态显示; 在当 RF-CO<sub>2</sub>激光器射频电源数据出现异常时自动关 断射频电源,完成系统保护,将几秒的人为响应时间 缩短至0.96 μs 的电路响应时间。

(2)该平台实现了射频电源数据采集和自动保护 控制的一体化,有效减少 RF-CO<sub>2</sub>激光器开发调试过 程中的射频功率管损耗,同时辅助工作人员观察和记 录数据,大幅缩短了 RF-CO<sub>2</sub>激光器的开发周期。

(3)该平台能够适用于多种功率需求的 RF-CO<sub>2</sub> 激光器开发调试。对于不同功率的 RF-CO<sub>2</sub> 激光器, 只需通过该平台在调试过程中设置相应的阈值即可 实现该 RF-CO<sub>2</sub> 激光器安全、快速的开发调试。

此外,平台还预留了冗余接口,具备多台 RF-CO<sub>2</sub> 激光器并行开发的潜力,后续笔者将继续该方向的 研究。

### 参考文献:

 Wojaczek D A, Plinski E F, Witkowski J S. Thermodynamic and optical parameters of the RF pluse excited slab-waveguide CO<sub>2</sub> laser [J]. *Optica Applicata*, 2005, 35(2): 215-224.

- Kobayashi S, Terai K. 1 kW slab CO<sub>2</sub> laser excited by a selfexcited RF generator [C]//Proceedings of SPIE, 1997, 3092: 15-30.
- [3] Abram R, Hall D R. 2-didmensional waveguide CO<sub>2</sub> laser arrays and beam reforming [C]//GCL/HPL'96, 1996: 25-30.
- [4] Liu Juan. Excitation characteristics of high power RF carbon dioxide laser[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2009. (in Chinese)
- [5] Ma Ke. Study on high frequency power supply control system of gas discharge laser[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2017. (in Chinese)
- [6] Joseph J C. Radio Frequency Circuit Design [M]. He Jin, translated. Beijing: Science Press, 2007: 3-11. (in Chinese)
- [7] Cao Fengguang, Zhang Deling, Wang Xinbing, et al. Impedance matching study in RF power supply [J]. *Applied Laser*, 2005, 25(2): 102-136. (in Chinese)
- [8] Wang H Q, Meng F J, Guo L H, et al. High power TEA CO<sub>2</sub> laser control system based on DSP [J]. *Chinese Optics*, 2020, 4(4): 411-417. (in Chinese)
- [9] Dong Weihao, Design of automatic impedance matching system

based on BP neural network[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2019. (in Chinese)

- [10] Lin G J, Zhan T, Li J W, et al. Research and development of digital RF power supply network automatic matcher [J]. *Technological Innovation and Application*, 2016, 1: 116-117. (in Chinese)
- Zhang K F, Jiang T, Shao L, et al. Research on LD precision temperature control based on a new fuzzy PID control unit [J].
   *Optical Precision Engineering*, 2017, 25(3): 648-655. (in Chinese)
- [12] Zhang Long, Chen Jiansheng, Gao Jing, et al. Design of power supply and temperature control system for high-power semiconductor laser [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(10): 1005003. (in Chinese)
- [13] Han Yue, Cong M F, Li Ke, et al. Stability analysis and design of radio frequency power amplifiers [J]. *Microelectronics & Computers*, 2018, 35(10): 72-74. (in Chinese)
- Pan B B, Liang Xu, Pan N, et al. An excimer laser control system based on LabVIEW [J]. *Chinese Optics*, 2020, 44(3): 343-348. (in Chinese)